# Термо- и фотостимулированные процессы поляризации и деполяризации в CdI<sub>2</sub>: Ag

© С.С. Новосад, Б.М. Каливошка

Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов, Украина

E-mail: novosadss@rambler.ru

(Поступила в Редакцию 30 июля 2008 г.)

Обнаружены токи термоградиентной поляризации и деполяризация электретного состояния, возникающего в фотохромном кристалле  $CdI_2$ : Ад при одностороннем охлаждении образца в темноте от 325 до 90 К при наличии градиента температуры, направленного вдоль кристаллографической оси  $C_6$ . Кристалл, поляризованный в поле термоградиентной эдс, при 90 К характеризуется фоточувствительностью в прикраевой, примесной и инфракрасной областях спектра. Обнаружено, что электретное состояние формируется в  $CdI_2$ : Ад также при комнатной температуре в процессе фотолиза при облучении образцов интегральным светом ксеноновой лампы. Предложены модели светочувствительных центров, образующихся как при легировании  $CdI_2$  из расплава примесью  $Ag^+$ , так и в процессе протекания термо- и фотостимулированных химических реакций. Рассматривается механизм фотохромного эффекта, включающий изменение зарядового состояния проимесных ионов серебра.

PACS: 61.80.-x, 72.15.Jf, 77.22.Ej

#### 1. Введение

Исследование термо- и фотостимулированных электрических процессов зачастую проводится после одностороннего охлаждения кристаллов, когда тепловой поток отводится от одного края образца. В процессе такого охлаждения при наличии градиента температуры по толщине образца в полупроводниковых кристаллах может возникать диффузионный ток [1-3]. В случае электронного полупроводника на торце образца с большей температурой возникает положительный объемный заряд, поскольку электроны диффундируют от "горячей" области к "холодной". В дырочном полупроводнике, наоборот, возникает отрицательный объемный заряд [4-6]. Диффузия носителей продолжается до тех пор, пока в связи с их перемещением не возникает электрическое поле (термоэдс), которое уравновесит действующие на заряды силы. Существенное влияние на образование термоэдс при низких температурах имеет также эффект захвата электронов фононами [6,7]. При одностороннем охлаждении образцов в поле термоэдс возможна их поляризация, обусловленная внутренним разделением и локализацией неравновесных электронов и дырок на центрах захвата [2,8].

Теоретическая модель явления термостимулированного направленного движения носителей заряда в облученных диэлектриках в поле температурного градиента рассмотрена в работе [2]. Авторами доказана возможность использования этого явления для обнаружения и изучения радиационных дефектов. В [9] обнаружено, что перенос неравновесных носителей заряда к поверхности кристалла за счет градиента температуры по толщине образца приводит к возбуждению термоградиентной люминесценции.

Интерес к изучению оптических и электрофизических свойств кристаллов на основе иодистого кадмия обус-

ловлен перспективами их практического применения в качестве люминофоров [10], фотохромных материалов [11,12] и фотоэлектретов [13,15]. Влияние поля термоэдс на электронные явления в люминесцентных и светочувствительных кристаллах на основе иодистого кадмия очень мало исследовано. В предыдущих наших работах [16,17] сообщалось, что при одностороннем охлаждении кристаллов CdI2 и CdI2: Си в темноте от 295 до 90 К при наличиии в них градиента температуры, направленного вдоль кристаллографической оси C<sub>6</sub>, наблюдается поляризация образцов и в них формируется электретное состояние (ЭС). Обнаруженный новый тип ЭС назван нами термоградиентным электретным состоянием (ТгЭС). Также выявлено, что ЭС образуется в CdI<sub>2</sub> и CdI<sub>2</sub>:Си при комнатной температуре в процессе фотолиза при облучении образцов интегральным светом ксеноновой лампы ДКсЭл-1000. Этот тип ЭС был назван фотохромным электретным состоянием. Возможно и другое, более удачное название — фотолизное электретное состояние (ФтЭС).

В [18] установлено, что тушение люминесценции облученных кристаллов  $CdI_2$ : Ад вызвано безызлучательной рекомбинацией генерированных возбуждением носителей заряда на продуктах фотолиза. О выявленных  $Tr \Theta r \Phi T \Theta c B CdI_2$ : Ад ранее кратко сообщалось в [19]. В настоящей работе более детально рассматриваются результаты исследования термо- и фотостимулированной поляризации и деполяризации  $\Theta c$  в кристаллах  $CdI_2$ : Ад.

#### 2. Методика экспериментов

Кристалл CdI<sub>2</sub>: Ад был выращен методом Бриджмена– Стокбаргера из соли квалификации "чда", дополнительно очищенной комплексным методом [20]. Концентрация

легирующей примеси AgI в шихте составляла около 0.5 mol.%. Образцы изготавливались методом скалывания по плоскости спайности и вырезались лезвием бритвы в виде пластин размером  $\sim 10 \times 10 \times 1$  mm. Спектры поглощения исследовались с помощью спектрофотометра Specord М-40. Методика формирования и измерения ТгЭС в кристаллах CdI2: Ад была аналогична описанной в работах [16,17]. В качестве источника оптического возбуждения использовали ксеноновую лампу ДКсЭл-1000. Окраска кристаллов производилась при комнатной температуре (295 К) в атомосфере воздуха путем облучения образцов интегральным светом от этой лампы. При этом образцы располагались на расстоянии  $\sim 20\,\mathrm{cm}$  от источника излучения. Исследования проводились в металлическом криостате в условиях вакуума  $\sim 10^{-4}$  Torr. При изучении электретных свойств CdI<sub>2</sub> : Ag образцы помещались между изолированными контактами измерительного конденсатора и закреплялись на кристаллодержателе. Одностороннее охлаждение образцов с градиентом температуры по толщине образца, направленным вдоль оси С<sub>6</sub>, осуществлялось неравномерно со скоростью 0.3-0.5 K/s. С учетом результатов работы [3] можно полагать, что при охлаждении образца с такой скоростью разница температур между его плоскими поверхностями может достигать 25 К. Нагревание образцов осуществлялось со скоростью ~ 0.1 K/s. Свет от ксеноновой лампы направлялся параллельно кристаллографической оси С<sub>6</sub> кристалла. Вектор напряженности внешнего электрического поля ( $\sim 2 \cdot 10^3 \, {
m V/cm}$ ) при формировании ЭС в CdI2: Ад был параллелен направлению распространения света. Спектры фотодеполяризации (спектральную чувствительность) измеряли при постоянном числе квантов возбуждающего света для разных длин волн в диапазоне 300-550 nm, что достигалось путем варьирования ширины щелей монохроматора. В длинноволновой области (до 1800 nm) измерения проводились при постоянной ширине щелей монохроматора 0.02-0.03 mm. Токи поляризации и деполяризации в диапазоне 10<sup>-11</sup>-10<sup>-13</sup> А регистрировались с помощью электрометрического вольтметра ВК2-16 с эталонным сопротивлением  $R_e = 10^{12} \Omega$  и записывались потенциометром КСП-4. Для уменьшения влияния неконтролируемых подсветок в области максимальной фоточувствительности на результаты исследования спектры фотодеполяризации измерялись со стороны длинных волн. Температура образцов контролировалась дифференциальной медь-константановой термопарой. Термоэдс термопары измерялась с помощью вольтметра В7-21А.

## 3. Результаты и обсуждение

При исследовании оптических спектров выявлено, что активация CdI<sub>2</sub> примесью AgI приводит к появлению дополнительного слабого поглощения в виде "плеча" в прикраевой области [20]. После облучения образца с обеих сторон при 295 К светом от ксеноновой лампы

Кривая тока поляризации предварительно прогретого до 450 К кристалла CdI<sub>2</sub>: Ад при понижении температуры от 325 до 90 К представлена основным широким максимумом в области 110 К и инверсией тока при температуре около 180 К (рис. 1, кривая *I*). Кривая тока термостимулированной деполяризации (ТСД) ЭС, возникшего в процессе охлаждения образца, характеризуется размытой структурой с рядом максимумов вблизи 170, 260 и 290 К (рис. 1, кривая *2*). Эти результаты с учетом результатов работ [3,16,17] позволяют заключить, что при одностороннем охлаждении образцов в темноте при наличии в них градиента температуры, направленного вдоль кристаллографической оси  $C_6$ , в CdI<sub>2</sub>: Ад также формируется TrЭС.

В спектре фотодеполяризации (ФД) ТгЭС CdI<sub>2</sub>: Ад при 90 К обнаруживаются широкая аксимметричная по-



**Рис. 1.** Кривые тока термоградиентной поляризации (*1*) и ТСД ТгЭС (*2*) при охлаждении и нагревании кристалла CdI<sub>2</sub>: Ag.



**Рис. 2.** Спектры ФД ТГЭС при 90 К до (1) и после (2) дополнительного облучения светом из области 365 nm в течение 5 min неокрашенного кристалла  $CdI_2$ : Ag.



**Рис. 3.** Кривые ТСД кристалла  $CdI_2$ : Ag, поляризованного в темноте внешним электрическим полем в процессе охлаждения от 295 до 90 K, до (1) и после (2) окрашивания при 295 K.

лоса в области 365–450 nm и полосы с максимумами около 1000 и 1500 nm (рис. 2, кривая *1*). Аналогичные полосы также обнаружены в спектрах ФД фотоэлектретного состояния кристалла при этой температуре. Дополнительное облучение CdI<sub>2</sub>: Ад светом из области 365 nm в течение 5 min при 90 K приводит к уменьшению величины тока ФД ТгЭС и исчезновению максимумов 365 и 1500 nm (рис. 2, кривая *2*). Длительное аналогичное облучение полностью разрушает ТгЭС. Оптическое облучение материала в области полос 1000 и 1500 nm также разрушает ЭС, образованное при охлаждении образца.

Спектр ФД предварительно облученного (окрашенного) в течение 15 min интегральным светом ксеноновой лампы при 295 К  $CdI_2$ : Ад после одностороннего охлаждения до 90 К содержит аналогичные полосы с меньшей (примерно в 2–2.5 раза) интенсивностью. Дополнительное действие света из области 365 nm на окрашенный образец при 90 К также приводит к ослаблению его фоточувствительности. Полученные результаты исследования спектров ФД ТГЭС  $CdI_2$ : Ад качественно коррелируют с результатами исследований спектров ФД ТГЭС  $CdI_2$  [16].

Обнаружено, что ФТЭС также образуется в CdI<sub>2</sub>: Ag при комнатной температуре в процессе его облучения с одной стороны светом ксеноновой лампы при отсутствии внешнего электрического поля. При этом облучаемая поверхность образца заряжается отрицательно. Кривая тока ТСД облученного таким образом кристалла представлена пиками в областях 395 и 450 К. В случае повторного нагревания кристалла от 295 до 470 К на кривой тока ТСД данные пики не наблюдаются, а регистрируется ток противоположного знака незначительной, почти постоянной величины.

Кривая тока ТСД предварительно прогретого до 450 К кристалла CdI<sub>2</sub>: Ag, поляризованного в темноте внешним электрическим полем в процессе охлаждения от

295 до 90 К, кроме слабого фонового тока с отдельными максимумами в низкотемпературной области содержит интенсивный неэлементарный пик при 290 К и слабые пики в областях 268 и 315 К (рис. 3, кривая 1). Предварительное облучение кристалла светом ксеноновой лампы при 295 К приводит к существенному ослаблению пика 290 К и относительному усилению пиков 268 и 315 К (рис. 3, кривая 2). На кривых ТСД аналогично поляризованных электрическим полем образцов неактивированного кристалла CdI<sub>2</sub> и кристалла CdI<sub>2</sub> с изовалентной примесью Pb<sup>2+</sup> до и после аналогичного оптического облучения при 295 К обнаруживаются пики в основном в области температур 310–340 К.

Учитывая результаты исследований [12,14,21], дополнительное поглощение  $CdI_2$ : Ag, наблюдаемое в виде "плеча" в прикраевой области до 450 nm, можно связать с междоузельными атомами кадмия  $Cd_i^0$ . Отсутствие в спектрах поглощения примесных полос, связанных с переходами  $4d^{10}-4d^95s^1$  в Ag<sup>+</sup>, вызвано тем, что возбужденные состояния таких центров попадают в зону проводимости матрицы кристалла.

Авторами [22] обнаружено, что при охлаждении кристалла CdS в темноте на температурной зависимости проводимости в области 300-80 К наблюдается участок резкого нарастания тока; при этом величина тока тем больше, чем больше скорость охлаждения образца. Обнаруженный эффект аномальной температурной зависимости проводимости имеет место как в чистых, так и в активированных кристаллах CdS независимо от способа их выращивания. Рост тока при охлаждении кристаллов может быть связан с увеличением концентрации электронов проводимости. Проведенные в [23] исследования также показали, что при изменении температуры с градиентом, направленным вдоль кристаллографической оси C, в образцах CdS наблюдается эмиссия электронов с базисных граней. Характерным является то, что эффекты аномальной температурной зависимости проводимости и эмиссии электронов при охлаждении образцов коррелируют.

В работе [24] было показано, что парамагнитными центрами в монокристаллах CdS и CdS: Cu являются донорно-акцепторные (ДА) пары, роль акцептора в которых играет  $V_{Cd}$  или Cu<sub>Cd</sub>, а донорами могут быть примесные атомы или собственные точечные дефекты, например Cu<sub>i</sub> или Cd<sub>i</sub>. Облучение разрушает ДА-пары, присутствующие в исходных кристаллах. Электронное облучение монокристаллов CdS: Cu ведет к образованию акцепторов Cu<sub>Cd</sub> и доноров Cd<sub>i</sub>. Последние, объединяясь в преципитаты, образуют глубокие уровни с E = 0.95 - 1.0 eV, играющие роль быстрых центров (*s*-центров) рекомбинации. Увеличение собственной фотопроводимости после отжига при 100–150° C в облученных CdS: Cu свидетельствует об отжиге части *s*-центров, т. е. о распаде преципитатов Cd<sub>i</sub>.

Дополнительными исследованиями по методике, описанной в [23], также обнаружено, что при одностороннем охлаждении образцов CdI<sub>2</sub>: Ад наибольшая эмиссия электронов наблюдается именно в низкотемпературной области 273-77 K с приблизительно в 5 раз большей интенсивностью, чем в CdI<sub>2</sub>. Эмиссия электронов из кристаллов также обнаруживается в процессе их нагревания от 77 до 160 K.

Из полученных результатов следует, что эффект поляризации образцов в темноте в процессе понижения температуры от 295 до 90 К с градиентом температуры, направленным вдоль оси  $C_6$ , обнаруживается как в чистых, так и в активированных ионами Cu<sup>+</sup> и Ag<sup>+</sup> кристаллах CdI<sub>2</sub>. С учетом данных работ [22,23], это дает основание полагать, что в процессе охлаждения в образцах CdI<sub>2</sub>: Ад аналогично случаю CdI<sub>2</sub> [16] обнаруженные токи поляризации обусловлены направленным движением термогенерированных неравновесных носителей заряда в поле температурного градиента по толщине образца. В исследуемом кристалле ТгЭС также формируется вследствие автолокализации и локализации генерированных охлаждением неравновесных носителей заряда на центрах захвата, связанных с собственными и примесными дефектами. По мере нагревания кристалла происходит термодеполяризация образованного ТгЭС как за счет появления нового термоградиентного поля противоположного направления, так и в результате освобождения носителей из ловушек.

Максимум в спектре ФД ТгЭС кристалла CdI2: Ag, наблюдаемый в области 365 nm, может быть связан с переходом от объемной к поверхностной рекомбинации генерированных возбуждением неравновесных носителей заряда. В данном случае под действием оптического возбуждения ионизируется не активатор, а анионы основного вещества. Фоточувствительность CdI<sub>2</sub>: Ад в более длинноволновой примесной области до 450 nm может быть обусловлена фототермической ионизацией центров Cd<sup>0</sup><sub>i</sub> [12,25]. Два пика фоточувствительности в инфракрасной (ИК) области спектра были обнаружены ранее в спектрах  $\Phi \square$  Tr $\exists$ C неактивированного CdI<sub>2</sub> [16]. Фоточувствительность образцов CdI<sub>2</sub>: Ад в этой области связывается с фототермической ионизацией центров F- и F'-типа. Деполяризация CdI2: Ад при облучении светом из ИК-области имеет в основном объемный характер. В этом случае освобожденные из ловушек электроны преимущественно рекомбинируют с дырочными центрами I<sub>2</sub><sup>-</sup>, локализированными вблизи (Ag<sub>Cd</sub>)<sup>-</sup>центров. Различную чувствительность электронных центров F и F', ответственных за максимумы ФД ФтЭС CdI<sub>2</sub>: Ag 1000 и 1500 nm, к свету из области 365 nm можно объяснить разным их зарядовым состоянием, а также неодинаковым распределением по толщине образца.

В случае оптического облучения при 90 К CdI<sub>2</sub>: Ад в прикраевой области генерированные возбуждением неравновесные носители заряда разрушают внутреннее электрическое поле ЭС, образованного в поле температурного градиента образца. По этой причине сильно ослабляется фоточувствительность материала. При 295 К в окрашенном кристалле CdI<sub>2</sub>: Ag (подобно CdI<sub>2</sub> [16] и CdI<sub>2</sub>:Cu [17]) обнаруживается ФтЭС, связанное с фотолизом и с пространственным разделением и локализацией фотогенерированных носителей заряда разного знака при наличии поля Дембера [26]. Можно полагать, что образование ФтЭС эквивалентно электронной стадии фотолизного процесса [20]. При захвате неравновесных носителей заряда происходит фотодиссоциация светочувствительных центров как типов  $\{(Ag_{Cd}^+)^- - Cd_i^+\}, \{(Ag_{Cd}^+)^- - Ag_i^+\},$  так и типа  $\{(Ag^+_{Cd})^- - V^+_I\}$ . В первых двух случаях фотодырки локализируются на ионах галоида возле центров  $(Ag_{Cd}^+)^-$ , а электроны захватываются центрами  $\operatorname{Cd}_i^+$  и  $\operatorname{Ag}_i^+$  с образованием коллоидных частиц  $nCd^0$  и  $nAg^0$  [25,27]. Процессы, связанные с фотостимулированным разрушением аналогичных центров  $\{(Cu_{Cd}^+)^- - Cu_i^+\}$  и  $\{(Au_{Cd}^{+})^{-} - Cd_{i}^{+}\}$  в кристаллах  $CdI_{2}$ : Си и  $CdI_{2}$ : Аи, рассматривались в работах [17,28].

В третьем случае фотостимулированная диссоциация ДА-комплексов { $(Ag_{Cd}^+)^- - V_I^+$ }, вероятно, протекает по механизму возбуждения примесных центров  $(Ag_{Cd}^+)^-$  и их атермической диффузии [25]. При этом образование френкелевских пар дефектов происходит по схеме

$$(\mathrm{Ag}^+_{\mathrm{Cd}})^- \xrightarrow{h\nu} \{(\mathrm{Ag}^+_{\mathrm{Cd}})^-\}^* \to \mathrm{Ag}^+_i + V^{2-}_{\mathrm{Cd}}.$$
 (1)

Оптическую окраску CdI<sub>2</sub>: Ад можно записать как химическую реакцию

$$Ag_i^+ + I^- \xrightarrow{h\nu} Ag_i^0 + I^0.$$
 (2)

После ионизации ионов I<sup>-</sup> фотоэлектроны захватываются междоузельными центрами  $Ag_i^+$  с образованием частиц  $Ag_i^0$ , а фотодырки локализуются на вакансиях кадмия  $V_{Cd}^{2-}$ , ассоциированных с анионными вакансиями  $V_I^+$ . Образование коллоидных частиц  $nCd^0$  и  $nAg^0$  происходит вблизи линейных дефектов кристалла, являющихся центрами коагуляции. Эти продукты фотолиза ответственны за поглощение и рассеивание света в области прозрачности матрицы.

Из полученных результатов следует, что кривая тока ТСД термоэлектретного состояния (ТЭС) до окрашивания образца CdI<sub>2</sub>: Ад характеризуется в основном одним пиком. После окрашивания на кривой тока ТСД ТЭС доминируют два других пика. Это дает основание полагать, что основными светочувствительными центрами в исследованном материале являются ДА-пары  $\{(Ag_{Cd}^+)^- - V_I^+\},$  которые обусловливают пик ТСД, связанный с дипольной релаксацией при 290 К. Образованные в процессе оптической окраски новые центры  $\{(V_{\rm Cd}^{2-}-{\rm I}^0)-V_{\rm I}^+\}$  могут быть остветственны за усиление пика ТСД при 268 К. Возникшие в процессе фотостимулированного распада ассоциатов  $\{(Ag_{Cd}^+)^- - V_I^+\}$ изолированные V<sub>I</sub><sup>+</sup>-центры, вероятно, обусловливают увеличение интенсивности пика ТСД около 315 К, имеющего объемно-зарядовый характер.

Учитывая данные работ [16,17,28,29], можно полагать, что термическое обесцвечивание CdI2: Ад в области температур, совпадающей с возникшим после окрашивания образца пиком ТСД 440-470 К, связано с рекомбинацией дырок, термоделокализированных из центров  $\{(V_{Cd}^{2-} - I^0) - V_I^+\}$ , с частицами коллоидных кластеров  $nAg^0$ . При этом в результате рекомбинации образуются ионы I<sup>-</sup> и Ag<sup>+</sup>(n-1)Ag<sup>0</sup>. Последующая ионная стадия заключается в отрыве Ag<sup>+</sup> от положительно заряженной гранулы. Образованные центры Ag<sup>+</sup> после миграции встраиваются в вакантные узлы катионов Cd<sup>2+</sup>, ассоциированные с анионными вакансиями. Этому процессу содействуют статические поля возобновленных ионов І- и центров V<sub>Cd</sub><sup>2-</sup>. В результате это приводит к "рассасыванию" коллоидных частиц атомов серебра и образованию светочувствительных комплексов примесьдефект  $\{(Ag_{Cd}^+)^- - V_I^+\}$ . Протекание таких термостимулированных электронно-ионных процессов приводит к восстановлению исходных спектральных характеристик  $CdI_2$ : Ag.

### 4. Заключение

Обнаружены токи термоградиентной поляризации и деполяризации ТгЭС, возникающего в фотохромном кристалле CdI2: Ад при охлаждении в темноте от 325 до 90 К в поле температурного градиента. Поляризованный при охлаждении кристалл характеризуется фоточувствительностью в прикраевой, примесной и ИК-областях спектра. В процессе облучения интегральным светом ксеноновой лампы при комнатной температуре в CdI2: Ад образуется ФтЭС. Образование такого ЭС эквивалентно электронной стадии фотолизного процесса. Предполагается, что основными светочувствительными центрами в CdI2: Ад являются ДА-пары  $\{(Ag^+_{Cd})^- - V^+_I\}$ , которые обусловливают пик ТСД, связанный с дипольной релаксацией при 290 К. После окрашивания кристалла в основном обнаруживаются дипольные центры  $\{(V_{Cd}^{2-} - I^0) - V_I^+\}$ , ответственные за пик ТСД при 268 К, и  $V_I^{1-}$ центры, обусловливающие пик ТСД при 315 К, имеющий объемно-зарядовый характер. Термическое обесцвечивание облученного CdI<sub>2</sub>: Ад происходит в области температур 440-470 К в результате рекомбинации дырок, термоделокализированных из центров  $\{(V_{Cd}^{2-} - I^0) - V_I^+\}$ , с частицами коллоидных кластеров  $nAg^0$ .

## Список литературы

- [1] А.Б. Лыскович, С.А. Пирога. УФЖ 31, 4, 595 (1986).
- [2] А.В. Андрущенко, С.Е. Ковалев, А.Н. Панова. В сб.: Науч. тр. ВНИИ монокристаллов, сцинтилляционных материалов и особо чистых хим. веществ. Харьков (1980). Т. 6. С. 73.
- [3] А.В. Гальчинский, Я.М. Захарко, И.Б. Катерняк. УФЖ 37, 8, 1249 (1992).

- [4] А.Ф. Иоффе. Полупроводниковые термоэлементы. Изд-во АН СССР, М.-Л. (1960). 188 с.
- [5] Я. Тауц. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках. ИЛ, М. (1962). 253 с.
- [6] К.В. Шалимова. Физика полупроводников. Энергоатомиздат, М. (1985). 392 с.
- [7] А.М. Конин. ФТП **31**, *6*, 692 (1997).
- [8] Б.А. Гороховатский. Основы термодеполяризационного анализа. Наука, М. (1981). 173 с.
- [9] A. Mevid, V. Sotnikov. Book of abstracts the 4th Int. Conf. infrared. phys. Zurich (1988). P. 45.
- [10] S.S. Novosad, I.S. Novosad, V.E. Goncharuk, L.V. Kostyk. Functional Mater. 11, 4, 735 (2004).
- [11] S. Novosad, M. Rudka, B. Kalivoshka, I. Matvijishyn, S. Charambura. Book of abstracts the 6th Eur. Conf. on luminescencent detectors and transformers of ionizing radiation (LUMDETR). Lviv (2006). P. 186.
- [12] С.С. Новосад. УФЖ 45, 11, 1311 (2000).
- [13] А.Б. Лыскович, О.Б. Кушнир, А.В. Гальчинский. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 19, 11, 1823 (1983).
- [14] И.М. Болеста, А.В. Гальчинский, И.В. Китык. ФТТ 37, 5, 1536 (1995).
- [15] С.С. Новосад, Р.О. Ковалюк. Неорган. материалы 33, 11, 1393 (1997).
- [16] Б.М. Калівошка, С.С. Новосад. Фіз. і хім. твердого тіла 6, 4, 555 (2005).
- [17] С.С. Новосад, Б.М. Калівошка. Фіз. і хім. твердого тіла 8, 4, 753 (2007).
- [18] S.S. Novosad, A.B. Lyskovich, Ya.A. Pastyrski, B.M. Kostyuk. Functional Mater. 7, 1, 62 (2000).
- [19] S.S. Novosad, B.M. Kalivoshka. Book of abstracts the Int. Conf. "Crystal materials-2007" (ICCM-2007)". Kharkov (2007). P. 152.
- [20] Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства / Под ред. А.Б. Лысковича. Вища шк., Львов (1982). 148 с.
- [21] И.М. Болеста, И.В. Китык, В.И. Ковалиско. Р.М. Турчак. УФЖ 39, 11–12, 1084 (1994).
- [22] Н.Е. Корсунская, И.В. Маркевич, Е.П. Шульга. УФЖ 33, 11, 1673 (1988).
- [23] Б.З. Цибуляк. Автореф. канд. дис. Львов. ун-т им. Ивана Франко, Львов (2006). 20 с.
- [24] Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая. ФТП 42, 10, 1263 (2008).
- [25] Физика соединений А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup> / Под ред. А.Н. Георгобиане, М.К. Шейнкмана. Наука, М. (1986). 320 с.
- [26] B.M. Kostyuk, A.B. Lyskovich, I.M. Matviishyn, S.S. Novosad. Functional Mater. 7, 2, 220 (2000).
- [27] А.М. Гурвич. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. Высш. шк., М. (1982). 376 с.
- [28] S.S. Novosad, B.M. Kalivoshka. Book of abstracts the XIVth Int. Seminar on physics and chemistry of solids. Lviv (2008). P. 52.
- [29] Т.В. Панченко, К.Ю. Стрелец. ФТТ 50, 10, 1824 (2008).